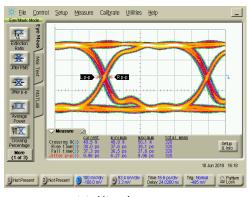
一、 實驗儀器與優化流程

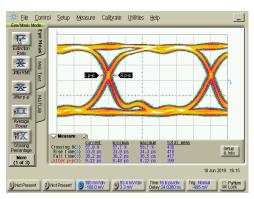
1.1 隨機訊號產生器

由於實驗上無法產生真正的隨機訊號,只能使用偽隨機訊號產生器 (Pseudo Random Bit Sequence, PRBS),儀器型號為 Anritsu 的MP1763C,可以產生 0.5 至 12.5 Gb/s 的訊號。偽隨機訊號實際上為週期訊號,會重複出現特定的隨機序列,其週期可以調整,為了達到最接近隨機的效果,我們選擇使用最長的隨機序列,一個週期內共有 2³¹ – 1的隨機位元。

我們實驗上實際使用的頻率為 10 GHz (或 10 Gb/s),每秒能產生 10×10^9 個隨機位元,以示波器去測量該訊號的眼圖 (eye diagram) 則可以知道訊號的品質,量測結果如圖 1.1,可見實際訊號與理論?? 有很大的差異,實際的訊號有著相對大的上升與下降時間,圖形上下也不太對稱,這都會影響到展頻與壓縮的效果,造成實驗與理論的誤差。



(a) 第一台 EOM



(b) 第二台 EOM

圖 1.1: PRBS 輸出之訊號眼圖(放大前)

1.2 電光調製器

電光調製器 (Electro-Optic Modulator, EOM) 可使用電訊號對光進行調製,一般而言可以分成三種,分別為振幅、相位與偏振的調製,在我們的實驗中需要調製的是相位。使用的儀器為 EOSPACE 的 SN73717 與 SN73718,分別為頻譜的窄寬與壓縮用。

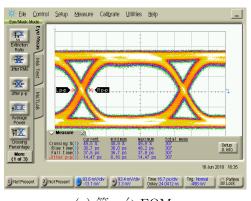
相位調制器由鈮酸鋰 $(LiNbO_3)$ 雙折射晶體製成,因泡克耳斯效應 (Pockels effect),外加電場能線性的改變快軸上的折射率,進而達到改變相位的效果,且我們稱能將 45 度線偏旋轉至 -45 度的電壓為 V_{π} 。

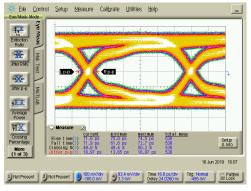
由上介紹可知,實際使用上需優化進光的偏振以及電訊號的振幅, 以達到預期的相位調製效果。

我們使用半波片 (half-wave plate) 調整入射 EOM 光的偏振方向,若偏振方向不對的話調製效果會不佳,為優化偏振,實驗上會看著調製後的頻譜旋轉半波片,當結果與理論模擬最接近時即為最佳之偏振角度。

1.3 高頻電訊號放大器

由於我們使用的隨機訊號產生器僅能輸出 $0.2 \, \Xi \, 2 \, V_{pp}$ 的訊號,EOM 的 V_{π} 高於 $2 \, \mathrm{V}$,需再經過放大器才能提供足夠的電壓去進行相位調製。同樣的,也用示波器去測量眼圖,看放大後的訊號品質,如圖 1.2,可明顯看出訊號變得更不穩定,且兩台 EOM 使用的電訊號形狀也不同,這是由兩邊使用的 SMA 線的材質與長度均不同,會有不一樣的頻率響應與耗損,使兩個訊號無法互補,這會對頻譜壓縮與還原的效果造成負面的影響。





(a) 第一台 EOM

(b) 第二台 EOM

圖 1.2: PRBS 輸出之訊號眼圖(放大後)

1.4 法布立一培若干涉儀

古典光可以用法布立-培若 (Fabry-Perot) 干涉儀來掃出頻譜,我們使用的儀器為 THORLABS 的(型號), FSR 為 10 GHz。此干涉儀的主體為一個共振腔,由兩面高反射率的鏡子所組成。當光垂直入射腔體時,須滿足式 (1.1) 之共振條件的光才會產生建設性干涉,而能透射共振腔。

$$2nL = m\lambda \tag{1.1}$$

n 為共振腔的折射率,L 為腔長,頻率與透射率做圖,其中 ν_F 稱為 FSR (Free Spectrual Range),此參數決定了這個干涉儀適用的掃頻範圍,調整腔長 L 的大小能改變允許透射的頻率,所以若在其中一面鏡子黏上 Piezo,輸入電壓即可微調腔長,達到掃頻的效果。

此外,另一個重要的參數為精細度 F (Finesse),定義如式 (1.2):

$$F = \frac{\pi R^{1/2}}{1 - R} \tag{1.2}$$

此共振腔的頻寬(解析度) $\delta\lambda$ 與 F 成反比,關係如式 (1.3),所以鏡面 反射率越高,F 越大,解析度越好,此次實驗使用的干涉儀解析度約為 $60~\mathrm{MHz}$ 。

型號

待放圖片

圖 1.3: Fabry-Perot 干涉儀透射頻率

Fabry-Perot 模態圖

$$\delta\lambda = \frac{\nu_F}{F} \tag{1.3}$$

1.5 Etalon 干涉儀

與 Fabry-Perot 干涉儀為相同的原理,但 Fabry-Perot 干涉儀的共振 腔體為自由空間 (free space),而 Etalon 干涉儀的共振腔體則為一塊雙 折射晶體,我們可以用 TEC 和溫控器,精準的調控晶體溫度 T 改變腔 長 L(T),只讓特定中心頻率 ν 附近的光通過。我們實驗使用的型號為 AF023G (MICRO OPTICS, INC.),頻寬為 60 HMz,FSR 為 13.6 GHz。

由於腔體是由雙折射晶體製成,所以不同的偏振在內部會有不一樣的行進速度,而會產生兩組不同的模態,所以在實驗優化上,需要將入射 Etalon 干涉儀的光調成與晶軸方向相同的線偏光,才能最有效率的使用濾波器。